

Kagaku To Kogyo (Osaka)

科学 と 工業

第88巻第11号 2014年11月



目 次

【解 説】

光塩基発生剤および塩基増殖剤の開発とアニオン UV 硬化への応用 ……有光 晃二, 古谷 昌大…397

【解 説】

反応現像型感光性ポリマーによるポジ型およびネガ型微細パターン形成 ……大山 俊幸…405

【解 説】

自己剥離粘着テープ “耐熱 SELFA-BG” の開発 ……利根川 亨, 麻生 隆浩, 野村 茂, 杉田 大平…415

大阪工研協会会報 ……420

工研だより

【Review】

Development of Photobase Generators and Base Amplifiers and Their Application to Anionic UV Curing
…… Koji ARIMITSU, Masahiro FURUTANI…397

Positive- and Negative-Tone Pattern Formation Using Reaction-Development Type Photosensitive
Polymers …… Toshiyuki OYAMA…405

Development of Self-Releasing Adhesive Tape “Heat Resistant SELFA-BG”
…… Toru TONEGAWA, Takahiro ASAO, Shigeru NOMURA, Daihei SUGITA…415